DLTS-СПЕКТРОСКОПИЯ КРЕМНИЕВЫХ p^+n -ДИОДОВ, ОБЛУЧЕННЫХ ИОНАМИ ВИСМУТА С ЭНЕРГИЕЙ 700 МэВ И ФЛЮЕНСОМ 5·10⁷ СМ⁻²

Ю. А. Красицкая

введение

Одним из важнейших параметров, характеризующий диод, является время восстановления обратного сопротивления, определяющее его быстродействие [1, 2]. При облучении у-квантами и легкими частицами высоких энергий (электроны, протоны) полупроводниковых материалов в их запрещенной зоне появляются глубокие энергетические уровни радиационных дефектов, что приводит к повышению скорости рекомбинации неравновесных носителей заряда и, соответственно, к уменьшению времени восстановления обратного сопротивления [1–3]. Дальнейшее развитие радиационных технологий может быть связанно с использование высокоэнергетической имплантации тяжелых ионов. Однако, состав радиационных дефектов, вводимых при облучении электронами и протонами, может отличаться от состава дефектов, вводимых при облучении тяжелыми ионами [2-4]. В связи этим интерес представляет изучение радиационных дефектов, сформированных при облучении высокоэнергетическими тяжелыми ионами, и влияния данных дефектов на параметры полупроводниковых приборов.

Целью работы было определение состав радиационных дефектов в кремниевых диодах, облученных высокоэнергетическими ионами висмута.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Исследовались диоды, изготовленные на однородно легированном фосфором кремнии, выращенном методом безтигельной зонной плавки, с удельным сопротивлением 90 Ом·см. Область p^+ -типа создавалась ионной имплантацией бора с энергией 60 кэВ и дозой 5,6·10¹⁴ см⁻² с последующим отжигом дефектов и разгонкой примеси в окислительной атмосфере. Диоды облучались ионами висмута с энергией 700 МэВ с флюенсом 5·10⁷ см⁻². Изохронный отжиг облученных диодов выполнялся в течении 30 мин при температурах 250 °C, 300 °C и 350 °C.

Регистрация DLTS-спектров проводилась в интервале температур 80– 300 К, на частоте 1 МГц с помощью спектрометра СЕ-6 (НПООО "ОМНИТЕЛ", г. Минск). Напряжение эмиссии составляло $U_e = 0$ В, а заполнения ловушек – $U_p = 10$ В. Измерение модуля импеданса и угла сдвига фаз между колебаниями тока и напряжения выполнялось на приборе Agilent E4980A в интервале частот $20-2 \cdot 10^6$ Гц при комнатной температуре. Амплитуда напряжения не превышала 40 мВ. Зависимости обратного тока I_r от напряжения U_r измерялись в режиме генератора напряжения на программно-аналитическом комплексе НР 4156В при комнатной температуре.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Перед облучением диодов высокоэнергетическими тяжелыми ионами, на DLTS-спектре наблюдались два пика E4 ($E_c - 0,29\pm0,02$ эВ) и E5 ($E_c - 0,37\pm0,02$ эВ), которые не исчезли после термического отжига длительностью 1 час при температуре 425 °C, и могут быть связаны с дефектами упаковки либо тернодонорами.

На рисунке 1 представлен DLTS-спектр облученного ионами висмута и не отжигавшегося диода, на котором присутствуют пять пиков. Положения энергетических уровней в запрещенной зоне рассчитывалось по зависимостям Аррениуса. Получены следующие значения: для дефектов, соответствующих пику E1, $-E = E_c - 0,20 \pm 0,02$ эВ; E2 $-E = E_c - E_c$ $0,25\pm0,02$ 9B; E3 – $E = E_c - 0,38\pm0,02$ 9B; E6 – $E = E_c - 0,39\pm0,02$ 9B, E7 – $E = E_{c} - 0.20 \pm 0.02$ эВ. Рассчитанное положение энергетического уровня в запрещенной зоне, дефекта, соответствующего пику Е5 совпадало с результатами расчетов для необлученного диода. Сопоставление с известными литературными данными [2-4] позволяет предположить, что пику Е1 соответствуют А-центры, пику Е2 – дивакансии в дважды отрицательно заряженном состоянии. Пик ЕЗ может представлять собой суперпозицию сигналов DLTS от отрицательно заряженных дивакансии и Е-центров [2-4]. Отличие в определенном положении энергетических уровней может быть вызвано как присутствием неразрешенных пиков от центров иной природы (но с близкими энергиями ионизации), так и взаимодействием дефектов друг с другом вследствие их высокой концентрации. Дополнительным источником погрешности может быть также неравномерность распределения радиационных дефектов по глубине.

Известно, что дивакансии, преобладающие в исследуемом диоде, отжигаются практически полностью отжигаются в интервале температур 250–350°С [3, 4]. Поэтому для исследования были выбраны температуры термического отжига, соответствующие данному интервалу. Как видно из DLTS-спектра (*Puc.1*) отжиг при 250 °С в течении 30 минут привел к значительному уменьшению амплитуды пика E3 и исчезновению пика Еб. Отжиг при 300 °C привел к значительному уменьшению пика E2 и появлению пика E6^{*} – $E = E_c - 0.33\pm0.02$ эВ. Незначительное отличие в рассчитанной глубине залегания энергетического уровня для дефектов, соответствующих пику E6^{*}, позволяет предположить, что за пики E6^{*} и E6 ответственны одни и те же центры, в роли которых могут выступать многовакансионные комплексы. Отжиг при 350 °C привел к значительному уменьшению амплитуды пика E2 и полному исчезновению пика E3. Рассчитанная глубина залегания энергетического уровня, соответствующего появившемуся пику E7 составила $E = E_c - 0.20\pm0.08$ эВ. На спектре также отчетливо прослеживается пик E4, характерный для исходного диода. Следует отметить, что к наблюдаемым изменениям амплитуд пиков на спектрах DLTS следует относиться с осторожностью, т.к. на величину сигнала DLTS влияет компенсация легирующих примесей радиационными дефектами.



Puc. 1. DLTS-спектр исследуемых диодов

На рисунке 2 представлены обратные вольтамперные характеристики (ВАХ) исследованных диодов. Видно, что термический отжиг при температурах 250 °C приводит к существенному (с 0,36 мкА до 0,087 мкА при $U_r = 100$ В) уменьшению обратных токов, обусловленных генерацией носителей заряда. Известно, что основным радиационным дефектом, определяющим величину обратных токов в облученных диодах является дивакансия [2]. Сопоставление данных, показанных на рис. 2 и рис. 1 позволяет считать, что основной вклад в формирование пика E3 на спектрах DLTS не отожженных диодов вносит дивакансия, а не *E*-центр.



Рис.2. Обратные ветви ВАХ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что основными радиационными дефектами, вводимыми в кремний при облучении ионами висмута с энергией 700 МэВ являются дивакансии и А-центры. Кроме того, возможно образование сложных многовакансионных (вероятно кислородсодержащих) комплексов. Определение состава которых требует проведения дополнительных исследований.

Литература

- 1. Пасынков В. В., Чиркин Л. К. Полупроводниковые приборы. СПб., «Лань», 2009.
- 2. Козлов В. А., Козловский В. В. Легирование полупроводников радиационными дефектами при облучении протонами и α-частицами // Физика и техника полупроводников, 2001. Том 35. Вып. 7.
- 3. *Келли Б.* Радиационные повреждения твердых тел / Пер. с англ. О. Л. Щипакина; Под редакцией д-ра физ.-мат. наук Ю. А. Осипьяна. М., 1970.
- 4. *Конозенко И. Д., Семенюк А. К., Хирвич В. И.* Радиационные эффекты в кремнии. Киев, «Наукова думка», 1974.

УСТРОЙСТВО ВЫБОРКИ И ХРАНЕНИЯ ДЛЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО КОНВЕЙЕРНОГО АЦП

А. П. Петюк

Устройства выборки и хранения (УВХ) являются устройствами предназначенными для хранения сигнала в течение времени, необходимого